VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS

Abs	ender: INTERNA	ATIONALE RECH	HERCHENBEHÖRDE			
An: siehe Formular PCT/ISA/220				PCT SCHRIFTLICHER BESCHEID DER INTERNATIONALEN RECHERCHENBEHÖRDE (Regel 43bis.1 PCT)		
			√220 ·			
				Absendedatum (Tag/Monat/Jahr) siehe Formular PCT/ISA/210 (Blatt 2)		
1	enzeichen des Anme he Formular PC			WEITERES VORGEHEN siehe Punkt 2 unten		
Internationales Aktenzeichen PCT/EP2004/002822			18.03.2004 21.03.2003		Prioritätsdatum (Tag/Monat/Jahr) 21.03.2003	
G0	2B5/18, B42D15		er nationale Klassifikation u	nd IPK		
	nelder D KINEGRAM A	.G				
1.	Feld Nr. I Grundlage des Bescheids Feld Nr. II Priorität Feld Nr. III Keine Erstellung eines Gutachtens über Neuheit, erfinderische Tätigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit Feld Nr. IV Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung Feld Nr. V Begründete Feststellung nach Regel 43bis.1(a)(i) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigke und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung Feld Nr. VI Bestimmte angeführte Unterlagen Feld Nr. VII Bestimmte Mängel der internationalen Anmeldung Feld Nr. VIII Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung					
eine andere Behörde als diese als IPEA wählt und die gewählte IPEA dem Internationale Büro nach Regel 66.1bis te mitgeteilt hat, daß schriftliche Bescheide dieser Internationalen Recherchenbehörde nicht anerkannt werden. Wenn dieser Bescheid wie oben vorgesehen als schriftlicher Bescheid der IPEA gilt, so wird der Anmelder aufgefordert, bei der IPEA vor Ablauf von 3 Monaten ab dem Tag, an dem das Formblatt PCT/ISA/220 abgesandt wurde oder vor Ablauf von 22 Monaten ab dem Prioritätsdatum, je nachdem, welche Frist später abläuft, eine schriftliche Stellungnahme und, wo dies angebracht ist, Änderungen einzureichen.						
	Weitere Optioner			<u> </u>		
3.						

Name und Postanschrift der mit der internationalen Recherchenbehörde

Bevollmächtigter Bediensteter

<u>a</u>))

Europäisches Patentamt D-80298 München Tel. +49 89 2399 - 0 Tx: 523656 epmu d Fax: +49 89 2399 - 4465

Hornung, A

Tel. +49 89 2399-2595



SCHRIFTLICHER BESCHEID DER INTERNATIONALEN RECHERCHEBEHÖRDE

Internationales Aktenzeichen PCT/EP2004/002822

_						
_	Feld	Nr. I Grundlage des Bescheids				
1.	Hinsid erstel	Hinsichtlich der Sprache ist der Bescheid auf der Grundlage der internationalen Anmeldung in der Sprache rstellt worden, in der sie eingereicht wurde, sofern unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist.				
Der Bescheid ist auf der Grundlage einer Übersetzung aus der Originalsprache in die folgende Spraerstellt worden, bei der es sich um die Sprache der Übersetzung handelt, die für die Zwecke der internationalen Recherche eingereicht worden ist (gemäß Regeln 12.3 und 23.1 b)).						
2.	Hinsichtlich der Nucleotid- und/oder Aminosäuresequenz , die in der internationalen Anmeldung offenbart wurde und für die beanspruchte Erfindung erforderlich ist, ist der Bescheid auf folgender Grundlage erstellt worden:					
	a. Art	des Materials				
		Sequenzprotokoll				
		Tabelle(n) zum Sequenzprotokoll				
	b. For	m des Materials				
	. 🗆	in schriftlicher Form				
		in computerlesbarer Form				
	c. Zeit	punkt der Einreichung				
		in der eingereichten internationalen Anmeldung enthalten				
		zusammen mit der internationalen Anmeldung in computerlesbarer Form eingereicht				
		bei der Behörde nachträglich für die Zwecke der Recherche eingereicht				
3.	ei oc	furden mehr als eine Version oder Kopie eines Sequenzprotokolls und/oder einer dazugehörigen Tabelle ngereicht, so sind zusätzlich die erforderlichen Erklärungen, daß die Information in den nachgereichten der zusätzlichen Kopien mit der Information in der Anmeldung in der eingereichten Fassung übereinstimmt zw. nicht über sie hinausgeht, vorgelegt worden.				

4. Zusätzliche Bemerkungen:

_	Fel	d Nr. II	Priorität				
1 .	☐ Das folgende Dokument ist noch nicht eingereicht worden:						
		Abschrift der früheren Anmeldung, deren Priorität beansprucht worden ist (Regel 43bis.1 und 66.7(a)).					
			Übersetzung der frü und 66.7(b)).	iheren Aı	nmeldung, de	eren Priorität beansprucht worden ist (Regel 43 <i>bis</i> .1	
		Daher in der A	war es nicht möglich Annahme erstellt, da	, die Gül B das be	tigkeit des Pr anspruchte F	ioritätsanspruchs zu prūfen. Der Bescheid wurde trotzdem Prioritätsdatum das maßgebliche Datum ist.	
2.	Dieser Bescheid ist ohne Berücksichtigung der beanspruchten Priorität erstellt worden, da sich der Prioritätsanspruch als ungültig erwiesen hat (Regeln 43 <i>bis</i> .1 und 64.1). Für die Zwecke dieses Bescheids gilt daher das vorstehend genannte internationale Anmeldedatum als das maßgebliche Datum.						
3.	3. Etwaige zusätzliche Bemerkungen:						
	erfi		Begründete Fest hen Tätigkeit und d lieser Feststellung	stellung ler gewe	nach Regel rblichen An	43 <i>bis</i> .1(a)(i) hinsichtlich der Neuheit, der wendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur	
1.	Fes	tstellung	3				
	Neu	ıheit		Ja: Nein:	-	8,11,12,15-19 1-7,9,10,13,14,20	
	Erfir	nderisch	ne Tätigkeit	Ja: Nein:	Ansprüche Ansprüche		
	Gev	verbliche	e Anwendbarkeit	Ja: Nein:	Ansprüche: Ansprüche:	1-20	
2.	Unte	erlagen	und Erklärungen:				
	sieł	ne Beibl	latt				
	Fold	d Nr. VI	Bestimmte angef	ührte Ur	nterlagen		
1			-			und 70.10)	
••		Bestimmte veröffentlichte Unterlagen (Regeln 43 <i>bis</i> .1 und 70.10) und /oder					
	3110	, 500.					

siehe Formular 210

2. Nicht-schriftliche Offenbarungen (Regeln 43 bis.1 und 70.9)

SCHRIFTLICHER BESCHEID DER INTERNATIONALEN RECHERCHEBEHÖRDE

Internationales Aktenzeichen PCT/EP2004/002822

Feld Nr. VII Bestimmte Mängel der internationalen Anmeldung

Es wurde festgestellt, daß die internationale Anmeldung nach Form oder Inhalt folgende Mängel aufweist: siehe Beiblatt

Zu Punkt V

Begründete Feststellung hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung

Es wird auf die folgenden Dokumente verwiesen:

D1: US 5,138,604

D2: WO 00/61386

D3: JP 2000 264000

D4: US 4,537,504

D5: US 6,043,936

D6: WO 03/084764

1. Klarheit.

Die vorliegende Anmeldung entspricht nicht den Erfordernissen des Artikels 6 PCT, weil die Ansprüche 1, 7, 8, 9, 15 und 16 nicht klar sind.

- 1.1. Anspruch 1 versucht die beanspruchte Mikrostruktur durch das Herstellungsverfahren zu kennzeichnen: a) "die erste Reliefstruktur ist eine *mechanisch* erzeugte Schicht" und b) "die zweite Schicht ist eine *photochemisch* erzeugte Schicht". Es ist jedoch nicht klar, welche technischen Mermale der Mikrostruktur an sich damit definiert sind. Aus diesem Grund werden diese Ausdrücke im folgenden Bescheid als nicht weiter einschränkend angesehen.
- 1.2. Es ist nicht klar in den Ansprüchen 7 und 15 von welcher Ausgangsposition ausgehend die beiden Strukturen gegeneinander verdreht sind. Somit genügt es eine bestimmte Ausgangsposition zu bestimmen, damit jede Position der beiden Strukturen unter den Wortlaut des Anspruchs fällt.

Desweiteren ist unklar in welcher Ebene ein Azimutwinkel berechnet wird.

1.3. Die beiden unabhängigen Ansprüche 1 und 9 sind nicht miteinander kohärent, d.h. dass die erste Reliefstruktur laut Anspruch 1 mechanisch erzeugt ist, aber laut Anspruch

9 auch andere Verfahren möglich sind.

1.4. Die technischen Merkmale einer "Mattstruktur" in den Ansprüchen 8 und 16 sind unklar.

2. Neuheit.

Soweit die Ansprüche zu verstehen sind (siehe oben Punkt V.1.1), ist der Gegenstand der Ansprüche 1-7, 9, 10, 13, 14 und 20 nicht neu im Sinne von Artikel 33 (2) PCT.

- 2.1. D1 (siehe Figur 7A) offenbart ein Verfahren zum Herstellen von lichtbeugenden Mikrostrukturen in einer Schicht aus Photoresist (102) auf einem Substrat (101), welche durch Überlagerungen einer ersten Reliefstruktur (106) mit einer zweiten als Beugungsstruktur dienenden Reliefstruktur (107, 108), mit folgenden Schritten:
- a) Herstellen der ersten Reliefstruktur (106) im Photoresist (Spalte 5, Zeilen 23-36);
- b), c) und d) Erzeugen eines Interferenzmusters, Ausrichten der ersten Reliefstruktur auf das Interferenzmuster und Belichten der Photoresist-Schicht (102) mittels des Interferenzmusters (Spalte 5, Zeilen 5-60; Spalte 9, Zeilen 23-26; Figur 9(b));
- e) und f) Entwickeln und Trocknen des Photoresist, wobei Vertiefungen in der Beugungsstruktur entstehen.

Somit beinhaltet das aus D1 bekannte Verfahren alle Schritte, die in Anspruch 9 beschrieben werden.

2.2. Aus § 2.1. geht hervor, dass D1 auch eine Mikrostruktur offenbart, die alle Merkmale des Anspruchs 1 beinhaltet. Insbesondere ist kein klarer Unterschied festzustellen zwischen einer ersten "mechanisch erzeugten" Reliefstruktur und derjenigen (106) aus D1, die anhand einer Photomaske erzeugt wurde.

Somit beinhaltet die aus D1 bekannte Mikrostruktur alle Merkmale, die in Anspruch 1 beschrieben werden.

2.3. Desweiteren offenbart D1 die folgenden Merkmale, welche dem in den Unteransprüchen 2-7, 10, 13, 14 und 20 definierten Gegenstand entsprechen:

- * Ansprüche 2-4, 10 und 20: die Beugungsstruktur (107, 108) ist ein Beugungsgitter mit Vertiefungen von 100 nm (Spalte 6, Zeile 3);
- * Ansprüche 5, 6, 13 und 14: es scheint, dass die erste Reliefstruktur wenigstens stellenweise periodische Vertiefungen und Erhöhungen ("Bits") besitzt (Figur 7E); die Spatialfrequenz der feineren zweiten Reliefstruktur ist beträgt zwischen 300 und 1000 nm (Spalte 6, Zeile 1) und die der ersten Reliefstruktur beträgt zwischen 10 und 20 Mikronen (Spalte 5, Zeile 67).

Da Anspruch 7 keine einschränkenden Merkmale beinhaltet, kann der beanspruchte Gegenstand auch nicht als neu angesehen werden.

2.4. Es ist zu bemerken, dass der in Anspruch 1 beanspruchte Gegenstand, insoweit verständlich (siehe oben Punkt V 1.1), ebenfalls von den in D2-D4 offenbarten Mikrostrukturen vorweggenommen wird.

D2 (Figuren 1 und 8) beschreibt eine Mikrostruktur mit zwei übereinander gelagerten Strukturen (9, 11; 38, 39). D3 (Figuren 3E und 4B) beschreibt ebenfalls eine Mikrostruktur mit zwei übereinander gelagerten Strukturen (14p, 16p). Siehe auch D4 (Figuren 1, 2, 32, 33) und D5 (Figuren 1 und 4).

3. Erfinderische Tätigkeit.

Soweit die Ansprüche zu verstehen sind (siehe Punkt V), beruht der Gegenstand der Ansprüche 8, 11, 12, 15 und 16 nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit im Sinne von Artikel 33(3) PCT. Die Gründe sind die folgenden:

- * Ansprüche 8 und 16: Mattstrukturen sind beispielsweise aus D2 (Seite 15, Zeilen 16-30) und D4 (Spalte 4, Zeilen 65 68) bekannt.
- * Anspruch 11: Prägestempel sind beispielsweise aus D2 bekannt (Seite 4, Zeile 29 Seite 5, Zeile 8).
- * Anspruch 12: Giessen ist eine offensichtiche Alternative für das Formen von Photoresist.
- * Anspruch 15: obwohl das Ausrichten durch Drehen der ersten Reliefstruktur (106) relativ zum Interferenzmuster (107, 108) nicht ausdrücklich in D1 beschrieben wird, scheint dieser Schritt implizit ausgeführt zu sein.

4. Der Gegenstand der abhängigen Ansprüche 17-19 scheint von keinem der vorliegenden Dokumente weder offenbart noch nahegelegt zu sein (Artikel 33(2) und (3) PCT). In der Tat scheint der Aufwand der notwendig ist, um eine erste Reliefstruktur mit mehreren unterschiedlichen zweiten Reliefstrukturen zu überlagern, zu hoch zu sein, so dass keines der bekannten Verfahren es versucht würde, eine erhöhte Sicherheit des Echheitsmerkmals durch diese in den Ansprüchen 17-19 definierten Schritte zu erreichen.

Zu Punkt VI

Bestimmte angeführte Unterlagen

	•		Prioritätsdatum
Anmelde Nr.	Veröffentlichungsdatum	Anmeldedatum	(zu Recht beansprucht)
Patent Nr.	(Tag/Monat/Jahr)	(Tag/Monat/Jahr)	(Tag/Monat/Jahr)
WO 03/084764 A2	16.10.03	03.04.03	05.04.02

Siehe insbesondere die Figuren 4, 5 und 7 und die entsprechenden Seiten der Beschreibung.

Zu Punkt VII

Bestimmte Mängel der internationalen Anmeldung

Die Anmeldung erfüllt nicht die Erfordernisse der Regel 5.1 a) ii) PCT, weil die Dokumente D1 bis D6 weder in der Beschreibung genannt sind, noch deren Inhalt beschrieben ist.

Im Falle von geänderten Anmeldungsunterlagen, im Hinblick auf die Prüfung von Artikel 34(2) b) PCT, soll der Anmelder, die durchgeführten Änderungen deutlich aufzeigen und angeben, auf welche Stellen in der ursprünglich eingereichten Anmeldung sich diese Änderungen stützen (siehe auch Regel 66.8 a) PCT).